⑩日本国特許庁(JP)

@爽用新家出頭公告

⑩寒用新案公報(Y2)

平4-42913

@Int. CL. 5

識別記号

庁内路理番号

❷❸公告 平成4年(1992)10月12日

H 07 L 21/302 F 16 L 39/04

7353-4M 8312-3 J Z

(全4頁)

和久

60考案の名称

半導体装置用空気作動式プロンクバルブ

茂

料 配63-5787

類 昭59-180800 倒寒

鶂 €261--96538 每公

魯出 顧 昭59(1984)11月30日 ❷昭61(1988)6月21日

八木沢 倒考 案 者

神奈川県川崎市中原区中丸子1280番地 東横化学株式会社

②出願人 **取模化学 株式会社** 神奈川県川崎市市ノ坪370番地

四代理 人 弁理士 稲垣 仁魏

伸 糌 霧判の合議体 **塞判長 平 沢**

海知賞 山 本 一正 首件審 特公 昭43-1386 (JP, B1)

國參考文献 実開 昭56-8977 (JP, U)

英国特許912907 (GB, A)

英国特許1503084 (GB, A)

意匠登録524573(JP,S)

查匠登録549291 (JP, S)

の実用新案登録請求の範囲

多面プロックで形成されたパルブボデイと、該 多面プロックの一面に形成されたパルプ固定面 (パルプ底面)と、該バルブ固定面に対し垂直方 向にV字状で且つその角度が略90°となるように 配置されたガスの導入及び排出用エアパルプとで 構成したエア駆動部と、前記エアバルブにそれぞ れ接続されたガス導入部及びガス排気部とを篩 え、前配ガス導入部とガス排気部とを、前記ベル プ固定面に対し、平行または平行及び垂直の方向 10 に設け、前記ガス導入部と前記ガス導入用エアバ ルプ及び節記ガス排出部と前記ガス排出用エアバ ルブとを鋭角に交わるように斜設すると共に、前 記エア駆動部からのエア圧力により選択的にガス の流れ方向及び種類を制御することを特徴とする 15 ことがあり、1箇所のリーク量は少なくても継手 半単体装置用空気作動式ブロツクバルブ。

考案の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本考案は、半導体製造装置に於いて、半導体製 造用ガス若しくは液体の流れを制御する空気作動 20 れらが得られる半導体製品の特性に悪影響を与え 式プロックパルプに関するものである。

「從來技術」

半導体デバイスの製造に際しては、可燃性及び 超器性ガス液体(以下、ガスと略称する。)が被

膜形成用材料として複数種使用されるが、このガ スの半導体側への導入または排気には、従来、第 5 図のパルプ系統図で示すように、単品のエアパ ルブ1、1……、2,2……を、ガスの通路とな る複数のパイプ3, 3……と複数の継手4, 4… …により組み込み配管し、ガス導入口で、5を進 結した糟成のものが使用され、エアパルブ1,1 ----、2, 2·----によりガス通路を選択的に制御 しながら行なつている。

2

「発明が解決しようとする問題点」

しかしながら、従来のような構成のものでは継 手4. 4……の使用箇所が多くなり、その分だけ 接総箇所が増えるのでガスを半導体側に繰り返し 導入していると、接続簡所からガス漏れの生じる を多数使用しているので、そのトータル量は無視 し得ない量となつたり、また、接続箇所を通して、 外部から継手4, 4部内に空気や水蒸気等が混入 しガスの純麼が低下してくる等の問題があり、こ る欠点があつた。そればかりか、コンパクトな配 **管が出来ず、そのため、ガスの切替が瞬時に行な** えずにガスの選択性が低下する不都合も生じてい る。

— 139 —

本考案者等は、この点に着目して、上記問題点 を解消したプロック化した半導体装置用複合エア パルブを開発し、先に実用新業登録出題(実顕昭 59-88868号) したが、このものは、その複雑な 形状の為限られた場所にしか取り付けられないと 5 か、配管接続口が多方向に向いている為配管施工 が非常に困難であるとか、液体の流れ方向がパル プを見ただけでは判断しにくい等の難点があつ *

3

利点を保持しつつ、その欠点を解消した空気作動 式ブロックバルブを提供することを目的とする。 「問題点を解決するための手段」

上配の目的を達成するため、本考案の半導体装 で形成されたパルプポデイと、該多面プロツクの 一面に形成されたパルブ固定面(パルブ底面) と、該バルブ固定面に対し金直方向にV字状で且 つその角度が略90°となるように配置されたガス 動部と、前記エアパルプにそれぞれ接続されたガ ス導入部及びガス排気部とを備え、前記ガス導入 部とガス排気部とを、前記パルブ固定面に対し、 平行または平行及び垂直の方向に設け、前記ガス 排出部と前紀ガス排出用エアパルプとを鋭角に交 わるように斜設すると共に、前記エア駆動部から のエア圧力により選択的にガスの流れ方向および 種類を制御するようになつている。

排出用エアバルブとしては、一般にエア駆動式自 動パルプと呼ばれているものが好適に使用され る。このエアバルブは、ガス導入用とガス排出用 とで、或いはガス導入用若しくはガス排出用同士 でV字状に形成される。V字の角度は、90°付近 35 なつている。 であるのが、ブロックパルブの構成上特に好まし

ガス導入部若しくはガス排気部は、それぞれガ ス導入用エアパルブ及びガス排出用エアパルブに 字状に接続されるので、ガス導入部及びガス排気 部は、パルブ固定面に対して平行若しくは垂直の 方向に施すことが可能となる。

「実施例」

以下に、本考案の望ましい実施例を図面を参照 しながら説明する。

第1図は、本考案の正面図、第2図は、本考案 のⅠ部切欠側面図である。

パルブボディ11は多面状に形成された柱状の プロツクから成つており、その中心部には長手方 向にガス供給通路12が穿設されている。パルブ ボディ11は第2図でみて断面が不等辺五角形状 となつており、このパルブポデイ11の低面11 本考案は、上記半導体装置用複合エアパルブの 16 aは、パルブ固定面に形成されており、斜辺11 bにはガス供給通路12に向けてガス導入用エア パルプ13が配設され、また、パルプボデイ11 の他方の斜辺11cにはガス供給通路12に向け てガス排出用エアパルプ14が配設されている。 避用空気作動式プロックバルブは、多面ブロック 15 ガス導入用エアバルブ13とガス排出用エアバル ブ14は通路15を介してそれぞれ直交する関係 で接続されている。また、ガス導入用エアパルブ 13は通路16によりガス供給通路12に連通さ れている。そして、ガス導入用エアバルブ13と の導入及び排出用エアパルブとで構成したエア駆 20 ガス排出用エアパルブ14が一組のエア駆動部を 機成しており、これらがガス供給進路に沿つて複 数組並列して配設されている。

ガス導入用エアパルブ13側の窓25にはパル ブポディ11に形成された遺路30を介してガス 導入部と前記ガス導入用エアパルプ及び前記ガス 25 導入部31が接続されており、また、ガス排出用 エアパルブ14側の窯25には通路32を介して ガス排気部83が接続されている。そして、ガス 導入部31とガス排気部33はバルブ固定面11 aに対して平行に配設されている。このガス導入 本考案に使用するガス導入用エアパルブとガス 30 部31とガス排気部33も一組としてガス導入用 エアパルプ13とガス排出用エアパルプ14のよ うにバルブボデイ11の長手方向に複数組並列し て配設されている。それぞれのガス導入部31に は組ごとに種類の異なるガスが圧送されるように

バルブボディ11内に形成されたガス供給通路 12の一端にはキャリアガス導入部34が、ま た、他端には排出部35がそれぞれ接続されてお り、キャリアガス導入部34からは常時キャリア 接続される。本考案に於いては、エアパルブがV 40 ガス例えば木紫ガスがガス供給通路12を通して 排出部35側に送られるようになつている。 「作用」

> つぎに、上記のように構成された本考案の作用 を説明する。

- 140 --

いま、ガスをガス導入部31からガス供給通路 12内へ流そうとする場合、ガス導入用エアバル ブ13側にはエアの導入が制御され、ガス導入用 エアパルブ13側のペローズ24の作用によりデ イスク27が引かれて、通路16が開放される。 この状態でガス導入部31側の通路30とガス供 給通路12とが連通する。一方、ガス排出用エア パルプ14側にはエアがエア導入部29を通して 送られ、ピストン(図示せず)を押圧してスプリ ず)がペローズ24を伸張させながらガス供給通 路12方向に移動し、デイスク27が通路15を 開塞する。ガス排気部33頃の通路32は通路1 **5との連鎖を遮断されるので、ガスは、ガス導入** アパルブ13側の室25から通路15までは入つ てもそこで流路が閉ざされることとなる。この状 鑑でガス導入部31からガスを流せば、ガスはガ ス供給通路12を通つて排出部35へと流れる。 種類の異なるガスを並列した別のガス導入部81 から流す場合にも、それと対応する別のガス導入 用エアパルプ13とガス排出用エアパルプ14は 上記と間様の動作をすることとなる。

ガスのガス供給通路12への流れを遮断しガス をガス排気部33に排出するには、エアをガス導 25 ができる等多くの利点を併有する。 入用エアパルプ13側にだけ流してガス導入用エ アパルブ13側のステム18をガス供給過路12 方向に移動させてディスク27により通路16を 閉塞させ、ガス排出用エアバルブ 1 4 側にはエア 7を引いて通路15を開放すれば、通路30、通 路15、通路32は室25を介して連遜し、ガス はガス導入部31からガス排気部33へと流れる こととなる。

すものでパルブ固定面に対しV字状に配置された エアパルブ13. 13'と、該エアパルブに接続 されバルブ固定面に対し平行若しくは垂直に配設 されたガス導入部31及び排気部33とから構成 されている。

このプロックバルブの使用に当つては、ガスを ガス導入部31から通路30に導入し、エアパル ブ13'の作用によりディスク27を引けば、ガ スは通路32を通つて排出部33へ流れる。デイ スク27の代りにディスク27'を引けば、ガス は通路32を通つて排出部33へ流れる。

また2種類のガスを排出部33,33′からそ ング (図示せず) の弾発力によりステム (図示せ 10 れぞれ導入し、エアパルブ 13', 13"の作用に より、所望のガスを選択して導入部31から排出 させることも出来る。

「弩案の効果」

以上説明したように、本考案の半導体装置用ブ 部31からガス排気部33を通つてガス導入用エ 15 ロックパルブは、パルブ固定面により配管系収納 部の床面、上面、側面に容易に配置固定できると 共に、エアパルプがパルプ固定面に対しV字状に 配置されているので、ガス導入部とガス排気部と はパルプ間定面に対し平行若しくは垂直の方向に 20 施すことが可能となり、その為ガス導入部と排気 部へ接続するパイプの寸法取りや加工が簡単にな るので、装置内に於いて充分に整理された配管系 統の組み立てが可能となり、しかもガス溜りが非 常に少なくなるのでガスを瞬時に切り替えること

図面の簡単な説明

第1図は、本考案の半導体装置用ブロックの正 面図、第2図は、第1図の一部切欠側面図、第3 図は、本考案の他の実施例を示す正面図、第4図 を制御してペローズ24の作用によりデイスク2 30 は、第3図の一部切欠終視図、第5図は、従来の 複合エアパルブのパルブ系統図である。

1 | ・・・・・バルブボデイ、| | 1 a・・・・・バルブ固定 面、12 ----ガス供給通路、13 ---・・ガス導入用 ェアパルプ、14……ガス排出用エアパルブ、1 第3図及び第4図は、本考案の他の実施例を示 35 5, 16, 30, 32……通路、25……室、2 9エア導入部、3 1ガス導入部、3 3 ... ・・・・ガス排気部。

